



Ц. 64-80
уч. 1 +

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР



СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.64-80

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

95-95
10

к



Система показателей качества продукции

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Номенклатура показателей

Product-quality index system.
Semiconductor materials.
Nomenclature of indicesГОСТ
4.64-80*

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 мая 1980 г. № 2059 срок действия установлен

с 01.07.81

Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей качества объемных монокристаллов полупроводниковых материалов, включаемых в ТЗ на НИР по определению перспектив развития этой группы продукции, государственные стандарты с перспективными требованиями, а также номенклатуру показателей качества, включаемых в разрабатываемые и перспективные стандарты на продукцию, ТЗ на ОКР, технические условия, карты технического уровня и качества продукции.

Коды ОКП приведены в справочном приложении 1.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОБЪЕМНЫХ МОНОКРИСТАЛЛОВ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Номенклатура показателей качества, единицы измерения, условные обозначения, а также характеризующие свойства, приведены в табл. 1.

Алфавитный перечень показателей качества полупроводниковых материалов приведен в справочном приложении 2.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★
* Переиздание (февраль 1985 г.) с Изменением № 1, утвержденным в марте 1985 г. Пост. № 545 от 13.03.85 (ИУС 6-85).

© Издательство стандартов, 1985

9-558

Таблица 1

| Показатель качества и единица измерения | Условное обозначение показателя качества | Характеризуемое свойство |
|---|--|-------------------------------|
| 1. Удельное электрическое сопротивление, Ом·см | ρ_{Π} | Электрофизическое свойство |
| 1.1. Номинальное значение удельного электрического сопротивления, Ом·см | $\rho_{\Pi 1} - \rho_{\Pi 2}$ | |
| 1.2. Интервал номинальных значений удельного электрического сопротивления, Ом·см | $\rho_{1} - \rho_{2}$ | |
| 1.3. Интервал значений удельного электрического сопротивления, Ом·см | $\delta \rho_{\rho}$ | Электрофизическое свойство |
| 2. Относительное отклонение удельного электрического сопротивления от среднего значения по длине монокристаллического слитка, % | $\delta \rho_{\rho}$ | Электрофизическое свойство |
| 3. Радиальное относительное отклонение удельного электрического сопротивления от среднего значения по торцу монокристаллического слитка, % | $\delta \rho_{\Pi}$ | Электрофизическое свойство |
| 4. Относительное отклонение средних значений удельного электрического сопротивления торцов от номинального значения удельного электрического сопротивления, % | $[Mk']$ | Кристаллографическое свойство |
| 5. Ориентация продольной оси монокристаллического слитка | α | Кристаллографическое свойство |
| 6. Отклонение плоскости торцового среза от плоскости ориентации, ° | $\delta \rho_{\Pi}$ | Химический состав |
| 7. Концентрация атомов оптически активных примесей, см ⁻³ | N_{O_2} | |
| 7.1. Концентрация атомов оптически активного кислорода, см ⁻³ | N_C | |
| 7.2. Концентрация атомов оптически активного углерода, см ⁻³ | d | |
| 8. Геометрическая характеристика поперечного сечения монокристаллического слитка | $d_{\Pi 1} - d_{\Pi 2}$ | |
| 8.1. Диаметр монокристаллического слитка, мм | S | |
| 8.2. Интервал номинальных значений диаметров, мм | Δd_{Π} | |
| 8.3. Площадь поперечного сечения монокристаллического слитка, мм ² | l | |
| 9. Отклонение диаметра монокристаллического слитка от номинального значения, мм | | |
| 10. Длина монокристаллического слитка, мм | | |

Продолжение табл. 1

| Показатель качества и единица измерения | Условное обозначение показателя качества | Характеризуемое свойство |
|---|--|----------------------------|
| 11. Плотность дислокаций, см^{-2} | N_D | Структурное совершенство |
| 12. Время жизни неравновесных носителей заряда, нкс, или диффузионная длина, мм | τ λ | Электрофизическое свойство |
| 13. Суммарная длина малоугловых границ, мм или доли диаметра | МУГ | Структурное совершенство |
| 14. Концентрация основных носителей заряда, см^{-3} | N | Электрофизическое свойство |
| 15. Относительное отклонение от номинального значения концентрации основных носителей заряда, % | δN | Электрофизическое свойство |
| 16. Подвижность основных носителей заряда, $\text{см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$ | μ | Электрофизическое свойство |
| 17. Внешние дефекты (трещины, раковины, сколы) | | — |
| 18. Внутренние дефекты | | Структурное совершенство |
| 18.1. Раковины, трещины | | |
| 18.2. Наличие второй фазы | | |
| 18.3. Наличие двойниковых границ | | |
| 18.4. Наличие свирл-дефектов | | |

Примечания:

1. Допускается использование других показателей качества, связанных с особенностями отдельных полупроводниковых материалов, по согласованию с потребителями.

2. В качестве удельного электрического сопротивления используется один из показателей 1.1—1.3.

В качестве геометрической характеристики поперечного сечения монокристаллического слитка используется один из показателей 3.1—3.3.

Внутренние дефекты характеризуются показателем 18 или комплексом показателей 18.1—18.4.

3. Для германия вместо показателя 4 используется показатель: «Относительное отклонение значений удельного электрического сопротивления торцов от номинального значения удельного электрического сопротивления, %».

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

Применяемость показателей качества полупроводниковых материалов приведена в табл. 2—6.

2*

Таблица 2

Кремний монокристаллический

| Номер показателя качества | Кремний монокристаллический для полупроводниковых приборов и микросхем | Кремний монокристаллический для эпитаксиальных структур | Кремний монокристаллический для силовой полупроводниковой техники | Кремний монокристаллический для фотоэлектроник | Кремний монокристаллический для источников тока | Кремний монокристаллический для детекторов ядерных излучений | Кремний монокристаллический вооружений |
|---------------------------|--|---|---|--|---|--|--|
| 1 | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | + | + | + | ± | — | — | — |
| 4 | + | + | ± | ± | — | — | — |
| 5 | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | + | + | + | + | — | + | + |
| 7.1 | + | + | + | + | — | + | + |
| 7.2 | ± | ± | — | — | — | — | — |
| 8 | + | + | + | + | + | + | + |
| 9 | + | + | ± | — | — | ± | — |
| 10 | + | + | + | + | — | + | + |
| 11 | + | + | + | + | — | + | + |
| 12 | ± | ± | + | + | + | + | + |
| 13 | — | — | ± | — | — | ± | + |
| 17 | + | + | + | + | + | + | + |
| 18.1 | + | + | + | + | + | + | + |
| 18.4 | ± | ± | — | — | — | ± | — |

Таблица 3

Германий монокристаллический

| Номер показателя качества | Германий монокристаллический для полупроводниковых приборов и микросхем | Германий монокристаллический для эпитаксиальных структур | Германий монокристаллический для оптоэлектроники | Германий монокристаллический для ядерной спектроскопии |
|---------------------------|---|--|--|--|
| 1 | + | + | ± | ± |
| 2 | ± | ± | — | ± |
| 3 | ± | ± | — | ± |
| 4 | + | + | — | — |
| 5 | + | + | + | + |
| 6 | — | — | — | ± |
| 8 | + | + | + | + |
| 9 | ± | ± | ± | ± |
| 10 | + | + | + | + |
| 11 | ± | + | ± | + |

Продолжение табл. 3

| Номер показателя качества | Германий монокристаллический для полупроводниковых приборов и микросхем | Германий монокристаллический для эпитаксиальных структур | Германий монокристаллический для оптоэлектроники | Германий монокристаллический для ядерной спектроскопии |
|---------------------------|---|--|--|--|
| 12 | ± | — | — | + |
| 13 | ± | ± | — | — |
| 14 | — | — | — | ± |
| 16 | ± | ± | — | ± |
| 17 | + | + | + | + |
| 18.1 | + | + | + | + |
| 18.2 | ± | — | — | ± |
| 18.3 | + | + | + | + |

Таблица 4

Антимонид индия монокристаллический

| Номер показателя качества | Антимонид индия для полупроводниковых приборов | Антимонид индия для эпитаксиальных структур |
|---------------------------|--|---|
| 1 | ± | — |
| 5 | + | + |
| 6 | ± | + |
| 8 | + | + |
| 10 | ± | + |
| 11 | + | + |
| 12 | ± | — |
| 13 | — | + |
| 14 | + | + |
| 15 | — | + |
| 16 | + | + |
| 17 | + | + |
| 18 | + | + |

Таблица 5

Арсенид галлия монокристаллический

| Номер показателя качества | Арсенид галлия для полупроводниковых приборов, микросхем и эпитаксиальных структур | Арсенид галлия для источников тока |
|---------------------------|--|------------------------------------|
| 1 | ± | — |
| 5 | + | + |
| 6 | + | + |
| 8 | + | + |

Продолжение табл. 5

| Номер показателя качества | Арсенид галлия для полупроводниковых приборов, микросхем и эпитаксиальных структур | Арсенид галлия для источников тока |
|---------------------------|--|------------------------------------|
| 9 | + | — |
| 10 | + | + |
| 11 | + | + |
| 14 | + | + |
| 15 | + | — |
| 16 | + | — |
| 17 | + | + |
| 18 | ± | ± |

Таблица 6

Фосфид галлия, арсенид индия, фосфид индия монокристаллические

| Номер показателя качества | Фосфид галлия для полупроводниковых приборов и эпитаксиальных структур | Арсенид индия для полупроводниковых приборов и эпитаксиальных структур | Фосфид индия для полупроводниковых приборов и эпитаксиальных структур |
|---------------------------|--|--|---|
| 1 | ± | — | ± |
| 5 | + | + | + |
| 6 | + | + | + |
| 8 | + | + | + |
| 9 | + | + | + |
| 10 | + | + | + |
| 11 | + | + | + |
| 12 | — | — | + |
| 13 | — | + | + |
| 14 | + | + | — |
| 15 | + | — | — |
| 16 | + | — | + |
| 17 | + | + | + |
| 18 | ± | ± | ± |

Примечание к табл. 2—6. Знак «+» обозначает применение показателя качества, знак «—» обозначает неприменение показателя качества, знак «±» обозначает ограниченное применение показателя.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

| Наименование продукции | Код ОКП |
|--|-------------|
| Кремний монокристаллический, полученный методом Чохральского, для полупроводниковых приборов и микросхем | 17 7211 |
| Кремний монокристаллический, полученный методом Чохральского, для силовой полупроводниковой техники | 17 7212 |
| Кремний монокристаллический, полученный методом Чохральского, для эпитаксиальных структур | 17 7213 |
| Кремний монокристаллический, полученный методом Чохральского, для источников тока | 17 7215 |
| Кремний монокристаллический, полученный методом бестигельной зонной плавки, для полупроводниковых приборов и микросхем | 17 7221 |
| Кремний монокристаллический, полученный методом бестигельной зонной плавки, для силовой полупроводниковой техники | 17 7222 |
| Кремний монокристаллический, полученный методом бестигельной зонной плавки, для фотоприемников | 17 7224 |
| Кремний монокристаллический, полученный методом бестигельной зонной плавки, для детекторов ядерных излучений | 17 7226 |
| Кремний монокристаллический водородный | 17 72211000 |
| Германий монокристаллический для полупроводниковых приборов и микросхем | 17 7441 |
| Германий монокристаллический для эпитаксиальных структур | 17 7443 |
| Германий монокристаллический для оптоэлектроники | 17 7444 |
| Германий монокристаллический для ядерной спектроскопии | 17 7447 |
| Антимонид индия монокристаллический | 17 7532 |
| Арсенид галлия монокристаллический | 17 7512 |
| Фосфид галлия монокристаллический | 17 7542 |
| Арсенид индия монокристаллический | 17 7522 |
| Фосфид индия монокристаллический | 17 7552 |

(Введено дополнительно, Изм. № 1).

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

показателей качества полупроводниковых
материалов

| Наименование показателя качества | Номер показателя качества |
|---|---------------------------|
| Время жизни неравновесных носителей заряда | 12 |
| Дефекты внешние | 17 |
| Дефекты внутренние | 18 |
| Диаметр монокристаллического слитка | 8.1 |
| Длина малоугловых границ суммарная | 13 |
| Длина монокристаллического слитка | 10 |
| Длина диффузионная | 12 |
| Значение удельного электрического сопротивления номинальное | 1.1 |
| Интервал значений удельного электрического сопротивления | 1.3 |
| Интервал номинальных значений диаметров | 8.2 |
| Интервал номинальных значений удельного электрического сопротивления | 1.2 |
| Концентрация атомов оптически активных примесей | 7 |
| Концентрация атомов оптически активного кислорода | 7.1 |
| Концентрация атомов оптически активного углерода | 7.2 |
| Концентрация основных носителей заряда | 14 |
| Наличие второй фазы | 18.2 |
| Наличие двойных границ | 18.3 |
| Наличие свирл-дефектов | 18.4 |
| Ориентация продольной оси монокристаллического слитка | 5 |
| Отклонение диаметра монокристаллического слитка от номинального значения | 9 |
| Отклонение относительное от номинального значения концентрации основных носителей заряда | 15 |
| Отклонение плоскости торцевого среза от плоскости ориентации | 6 |
| Отклонение относительное средних значений удельного электрического сопротивления торцов от номинального значения удельного электрического сопротивления | 4 |
| Отклонение относительное удельного электрического сопротивления от среднего значения по длине монокристаллического слитка | 2 |

Продолжение

| Наименование показателя качества | Номер показателя качества |
|--|---------------------------|
| Отклонение относительное радиальное удельного электрического сопротивления от среднего значения по торцу монокристаллического слитка | 3 |
| Плотность дислокаций | 11 |
| Площадь поперечного сечения монокристаллического слитка | 8.3 |
| Подвижность основных носителей заряда | 16 |
| Раковины | 17; 18.1 |
| Сколы | 17 |
| Сопротивление удельное электрическое | 1 |
| Характеристика геометрическая поперечного сечения монокристаллического слитка | 8 |

(Введено дополнительно, Изм. № 1).

Редактор *Л. Д. Курочкина*
Технический редактор *Н. В. Келейникова*
Корректор *В. Ф. Малыгина*

Сдано в наб. 26.04.85 Подп. в печ. 13.06.85 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,64 уч.-изд. л.
Тир. 18.000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 584